CI)

Partial Translation of Japanese Laid-Open Patent Publication No. 60-81704

Date of Laid-Open: May 9, 1985

Application No. 58-189099

Filing date: October 7, 1983

Applicant: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd

Inventors: Endo Nobeoka and Yukinobu Hoshida

Title of the Invention:

Composition for forming transparent electroconductive film

Claim:

A composition for forming transparent electroconductive film, wherein the composition is a mixture of

at least one selected from the group consisting of an alkoxide shown by the formula Sn(OR)2 and an acyloxy compound shown by the formula Sn(OOCR)2 (in the above formulae, R is an alkyl group having 4 to 8 carbon atoms) and

at least one selected from the group consisting of palladium chloride and platinum chloride.

Page 1, left column, lines 14 to 17

Field of the invention

The present invention relates to a composition that is used for forming a transparent electroconductive film on a surface of a substrate made of glass, ceramics, or the like.

1

99日本 国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-81704

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和60年(1985)5月9日

1/06 5/14 H 01 B

8222-5E A-7227-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

透明導電性膜形皮用組成物

頤 昭58-189099 创特

額 昭58(1983)10月7日

の発 明 者 延 吉 保 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

松下電器產業株式会社內

**砂発 明** 者

松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

門真市大字門真1006番地

@代 理

砂出 顋

弁理士 中尾 敏男

藤

外1名

跃

1、発明の名称

透明導定性膨形成用組成物

2、特許請求の範囲

一般式 Sn(OR)』で表わされるアルコキシド化 合物及び一般式 Sn(OCCR)。で表わされるアシル オキシ化合物(ただし、前記のRは炭素数4~8 のアルキル基を表わす。)よりなる群から選んだ 少たくとも一種と、塩化パラジウム及び塩化白金 酸よりなる群から選んだ少なくとも一種との混合 物よりなることを特徴とする透明群電性膜形成用 組成物。

3、発明の詳細な説明

意楽上の利息分野

本発明は、 ガラスやセラミックその他の基材表 前上に透明導電性膜を形成するための透明導電性 膜形成用組成物に関するものである。

従来例の構成とその問題点

透明導電性膜は、液晶表示素子、ニレクトニル ミネッセンスなどの透明電優,車両,航空機等の 防氨窓ガラスに用いる発熱硝子や鼠骸,抵抗体素 子としての用途に費用されて来ている。

従来、透明導電性膜を形成する対料に、酸化器 **満頂が大半を占めるが、必要に応じてアンチモン** をドーピングして、透明導電性膜の抵抗値の低下 とコントロールが行なわれている。さらには酸化 インジウムに錫をドーピングする系も上記と同様 の用途に供されている。これらの透明導電性膜の 中で酸化錫系は耐酸性、耐アルカリ性に優れてお り、かつ材料は安餌であるという特長を有してい

従来より透明導電性膜の形成方法としては、蒸 潜法、スパッタリング法、気相分形法、電監で基 材表面に製液を整布し応燃後加熱分解する方法 (以下コールド塗布焼収法と称する)や、あらか じめ460℃以上に加熱した建材製剤に薬液を噴 窓し接触熱分解させる方法(以下ホット遊材への 贖器法と称する。 ) が良く知られている。これら の方法の中で、透明導電性膜としての性能と価格 的利点の大きいものは、気柱分解法(コールド弦

布焼成法及びホット基材への噴燵法である。

*,*`. •

これらの方法に適用される透明導電性膜形成用 薬剤は、塩化第一錫、有機第一錫のアルコキンド またはアシルオキン化合物や シメチル錫オキンド などである。これら翠剤の中で、塩化第一錫につ いては、気相分解法、ホット基材への噴霧法に利 用され、有機筋系化合物は主にコールド塗布焼成 法に使用されていた。

塩化第一鍋を薬剤として用いる透明導電性膜形成方法にかいては、一回の膜形成処理工程で容易にあるの00 Å 程度の膜厚まで比較的均一な膜が形式できるが、加熱雰囲気内で多量の塩酸ガスの発生があり、このため設備係の腐食性が大き気が、加熱雰囲気内で多量の塩酸ガスの発生があり、このため設備の腐食性が大き、自機場が大き、自機の変更がある。 を集後 基板 と共に 総成して長時間を要して熱分解させることにより形成させるもので、有機成分の熱分解が不均一化したがさせるもので、有機成分の熱分解が不均一化したが、部分的に変を厚くなっしたがってこれらしたが、

の欠点を避けようとすれば、一回の腹形成処理で 形成させる透明導電性膜の厚みは薄くせざるをえ ず、実用に供するに十分な導電性が確保できず、 2回以上の膜形成繰返しによる膜厚増大化による 導電性の向上を必要とするものであった。さらに 塩化第一錫を楽剤とする場合、良好及導電性を確 保する常套手段として、三塩化アンチモンや非化 水素酸が使用されるが、有機第一錫系化合物を薬 剤として使用する場合は、三塩化アンチモンや弗 化水素酸をドーピング剤として選定すると、膜形 成のための熱分解処理時に極めて飛散しやすく、 酸化錫膜中に固定化しにくく、導電性の向上に全 く寄与しない。有機第一錫系化合物に三塩化アン チモンや非化水素酸を併用する場合、ホット基材 への噴霧法によれば、得られた酸化鋁膜は導電性 は改善できるものの、些材表面での有機第一鉛系 .化合物の酸化錫への熱分解による移行が完全でな く、導電性膜は着色し、透明性を大きくそこなり もむとたる欠点があった。

発明の目的

本発明は、前記の事情に幾みてなされたもので、 一回の選形成処理により着色がなく、透明であり、 良好な等電性が確保できる酸化場を主成分とする 透明導電性膜形成用組成物を提供することを目的 とする。

発明の構成

本発明の透明導電性膜形成用組成物は、一般式 Sn(OR)。で表わされるアルコキッド化合物及び一般式 Sn(OOCR)。で表わされるアンルオキッ化 合物 (ただし、前記のRは炭素数 4~8のアルキル基を表わす。)よりなる弾から選んだ少なくとも一種と、塩化バラジウム及び塩化白金酸よりなる弾から選んだ少なくとも一種とを混合してなるものである。

本発明で使用する塩化ペラジウムあるいは塩化白金酸が、有機第一錫率化合物による準電性膜の形成にあたり、膜の着色や白腐などの欠陥を除去する極めて顕著な効果を示す。この結果として、 室温で基材表面に変液を塗布し、乾燥を加熱分解 するコール:塞布燃成法や、あらかじめ450℃ 以上に加思した基製表面に最液を耐霧し接触熱分解させるホット基材への噴霧法によって形成される透明導能性膜の膜厚みが増大でき、とれによって膜の導電性を大きく向上することができる。

したがって、本発明の透明符號性腹形成用組成

### 特爾昭60-81704 (3)

透明導電性膜形成用薬剤として、前配のように一回の膜形成処理により着色がなく、透明であり、良好な導電性をもたらすためには一般式 Sn(OR)。 または Sn(OOCR)。であらわされる有機第一錫系 化合物において、Fで示されるアルキル蓝の炭素 数が多くなれば、膜形成時の熱分解飛散量が多く なると共に、分解しにくくなるために、形成され る膜中に未分解物を包含するようになり着色し、 不透明化する。

縦軸に 0.4 μ~ 2.5 μの可視光線平均透過率的 が軸に有機第一鎖化合物のアルキル基の炭素数を あらわした添付の図において、板厚 3 軸のソータ 硝子を 6 0 0 ℃に加燃してその片面に薬液を暗路

化合物に対する塩化パタジウムをたは塩化白金酸の使用すべき量の範囲は、特に限定するものではないが、有機第一線系化合物の熱分解に舒与するに必要にして最適量を、得られる透明導電性膜の 価格而を考慮して決めれば良い。

透明の導電性膜を形成する方法としては、本発 明の母或物は、コールト塾和焼成法をるいはポッ ト基核への関係法の適用が最適であり、皇布形式 し、順厚 1 5 0 0 A\*±1 0 0 となるように導電性 膜を形成した場合、有機第一盤系化合物の一般式 Sn(OR)₂並たはSn(OOCR)₂ のみの場合の曲線3 に示す透過率に比較して、本発明の塩化パラシウムを添加した R(OR)₂を用いた場合の曲線2 1、塩化パラシウムを添加した R(OOCR)₂ を削いた場合の曲線2は、大幅に可視光線透過率が向上する。しかし、実用上許容であると考えられるとから、これを満足する有機第一銀系化もる物のとから、これを満足する有機第一銀系化をあるとがし、3以下のものは可溶性の形がほとんどなく、本発明の目的に合致しない。

塩化バラジウムは、一価、二価、三価のものが 知られているが、この中で最も安定である2価パ ラジウム ( $PaC g_2$ )を使用する。塩化白金酸は、 塩化第一白金酸 ( $H_2(PtC g_4)$ ) あるいは塩化第 二白金酸 ( $H_2(PtC g_6)$ )のいずれでも本発明の目 的に合致するものであり、結晶水を有していても 特に支障はない。本発明で使用する有機第一錫系

は従来知られているスピナ法、浸渍法、測毛塗りなど任意のものを採用することができ、消務決定スプレー法が好をしい。

基材としては、膜の選明性を生かす目的からすれば、選明硝子が多用されるが、抵抗体等を目的とするならばセラミック、磁器、ホーローなど無機質のものであれば膜の形成は可能である。

突ぬ例の説明

吴趙仞 1

\$5(Olt)。 89.6 重量部 塩化パラジウム(Pace) 0.5 重量部 ヘキジルアルコール 5 つ重量部 ブチルアルコール 6 0 電量器

上記の材料を均一に配合して透明導電性膜形成用組成物を作成した。ただし、有機第一組系化合物 Sn(OF)2 として、ジnープトキシ錫(Sn(OC,E<sub>19</sub>)2)、ジnーペキシルオキシ錫(Sn(OC,E<sub>19</sub>)2)、ジnーオクタオキシ錫(Sn(OC,E<sub>19</sub>)2)の各々を あいた。

### 特開昭60~ 81704 (4)

Cの結果から、有機第一部系化合物 En (OR )2 のRの設備数は 4~8 が本語明の目的を満足する ものである。

比較試料として、ジブトキン鶏のみをヘキシル アンコールとプチルアルコールとの1:1の配合 物により摂皮 60%とした薬液を前配と同様に処 理して導催性膜を形成した結果は同表 £12 に示 す。 本発明の組成物による消費性設は、可視光整 透過率、潜色性がなく、抵抗値が低い結果である。 突旋例2

実施例1に示す透明導電性膜形成用組成物において、塩化パラジウムを期化第二白金酸に凝換したのみで他柱同一とした組成物により、ホット 些様への暗器法により要中、 あら~8 の結果を得た。この結果は実施例1による結果( 本1~4 )と低低同等である。

#### 实施包 3

Sn(OCGR) <sub>2</sub> ·	9 9.5	加量加
塩化パラジウム	0,6	重量配
ヘキシルアルコール	50	重量部
プテルアルコール	50	<b>间据 5</b> 8

二記の材料を均一に配合して透明導電性膜形成用組成物を作取した。ただし、有機第一錫系化合物 Sn(000R),として、ジnー吉草酸篇(Sn(000G,H<sub>18</sub>)<sub>2</sub>)、蝎ジnーエナントレート「Sn(00CG,H<sub>18</sub>)<sub>2</sub>)、蝎ジnーエナントレート(Sn(00CG,H<sub>18</sub>)<sub>2</sub>)、蝎ジnーエナントレート(Sn(00CG,H<sub>18</sub>)<sub>2</sub>)の各々を用いた。この腹形成用組

成物を用いて無路例1と同様にして試片を作成し、 表中な9~11の結果を得た。この結果から、 Sn(00CR)2の目の炭素数はBまでが本発明の目 的を満足する。ただし、日が3以下は溶剤に溶解 したくいので本発明の目的には適しない。

比較試料として、ジ言草酸錫のみをヘキシルアルコールとプチルアルコールとの1:1の混合物により設度50%とした薬液を前記と同様に処理して導型性膜を形成した結果を同要低13に示す。本発明の組成物による導電性膜は、可視光熱透過率、着色性がなく、抵抗値が低い結果である。 実施例4

ジョープトキン釼(Sn(OC4H9)2)

58.6 重量部

数化パラジウェ (Pd □ θ₂ ) 0.05重量的 ヘキシルアルコール 50重量部 ブチルアルニール 50重量部

上記の材料を均一に配合して透明導電性線形成 円差成物を作成した。この線形成用料成物を用い て導電性線形成後の額壁を800 Å\*。1600 Å\*。 2500Ű,4000Ű,5200Űの5段階になるよう実施例1と同様の接作により試片を作成し、契税14~18の結果を得た。この結果から腹厚みが4000Űまでは窘色性がなく、かつ実用に供せられるに十分な可視光線透過率を示した。また抵抗値の調整は形成する導電性膜の膜厚の変化により可能である。

 ジnープトキシ錫(Sn(OO, Ho))
 A 重量部

 塩化白金酸(H2(PtC 86))
 B 重量部

プチルアルコール 50.0重量部

上記の材料を均一に融合して透明跳電性膜形成用組成物を作成した。ただし、A:B=99.1:0.1,99.7;C.3,99.5;0.5.99.0:1.0,97.0:3.0と変化しる確認を作成した。基材として振風3種、大きで100×100の配子板を使用し、これら5種類の変数中に浸償し引き上げて100でで30分間乾燥後、片面のみをアセトンを付けたれて伝きとり550とで20分間糖成して6種類の透明導電位膜を形成

奥施例 5

## 持爾昭60-81704 (5)

した。この以片だ、実施例1に示したと同様の方 法により要に示した系19~23の結果を得え。 (以下余年)

٦.	有機第一體系化 合約機系(一般式)	一般大のRの種類 (皮素の数)	バラジウェ せたれ 白会の区分	Sn:Pd or Pt 配合比率 (重量比)	模形虫对铁
1	Sn()R:	4	境化パラジウム	925: 15	明明は
2	1.	5	3	•	
5	•	8	2		
4		. 9	y .	•	
5	,	٨	机化 의金號	99.5: 05	
6	,	. 5	•	. ,	E .
7	,	é	•	;	
8		9			,
9	. Sc(000H).	4	だ化・ラジッム	985: 15	,
10	,	6	,	,	, ,
11		8	•	•	4.
12	,(RO)c8	4	-	.09: 0	•
1 2	an(0003).	4		.00: 0	•
14	:(RG)n2	4	ぶ化パラジウム	352: G2	•
1 E		,	,	A	
16			,	,	#
17	s:	£	٠		
16	я	ž.	•		,
19	Sr(OR),	4	煤化自金泵	99.9: C.1	佐战 3
ZO		•	•	9 %.7: Q.3	•
21	£	. *		945: 115	
22	£	,		y 2 g : *.1)	
23	Ŀ	•		920: 30	•

kı	湖 湖	可提先說證明基	白斑禁	彩色件	派统组
	(*k*)	(CÀ-25a)	(当 祀)	(Hr 44.)	(K22/p)
1	1500	€0 %	0	C	4.0
2	1550	70 %	0	0	4.1
3	1 4 2 0	52 %	0	0	. 3.9
4	1600	25 %	0	×	3.8
5	1 4 5 0	80 %	0	0	4.1
6	1550	6 B %	0	0	3.9
7	1500	50 %	0	0	4.0
8	1500	32 %	0	×	4.3
9	1 4 5 0	70 %	0	0	3.8
10	1530	60 %	0	0	3.6
11	1500	51%	0	0	4.1
12	1690	3 5 %	0	×	708
13	1650	34 %	· 0	×	650
14	800	a 5 %	0	0	1 3 0
15	1500	· 70 %	0	0	4.0
16	2500	65 %	0	0	1.8
17	4800	55 %	0	0	0.8
18	5200	50 %	0	Δ	0.6
19	1550	72 %	0	0	530
20	1500	7 a 96	٥	0	λ. 0
21	1540	70%	0	0	4.1
22	1550	A 8 25	0	O.	1.2
25	- 5 8 0	718	0	0	0.7

#### 発見の効果

本発明の透明尊電性雙形成用組成物は、従来の 塩化第一錫を薬剤として使用する組成物に比較し て導電性膜形成時の多量の塩酸ガスの発生がなく、 設備の腐食性はほとんどなく、排気の公害処理も **軽度である。また、本発明の組成物として有機第** 一錫系化合物を使用するにもかかわらず、熱分解 促進的効果を示す塩化パラジウムまたは塩化白金 酸を併用する薬液組成とすることにより、済電性 膜中に残留する有機能分を完全に分解に違くこと により可視光線透過性、潜色性を雕成できること から、一回の膜形成処理で比較的膜壁を厚く形成 するととが可能となり、低抵抗値を示す誘明球化 性腹が提供できるものとなり、膜の抵抗値調整は 形成する評電性膜の膜原管型で可能である。また、 導電性酸の形成方法としては、従来より大量生産 が可能であり比較的容易であることから質用され て米ているホット基材への噴霧法またはコールド 塗布焼成法の双方に適用できる 組 放 物であると とも実用上大きな利点である。

実施例においては、透明度、治色性の類値のため利定のしやすさから基材として研予板を選定しているが、特にこれに限定されるものではなく、セラミック、ホーローなど無機質のものであり、460に以上の膜形成処理のための加熱に引えるものであれば使用できるものであることは勿論である。

# 4、図面の簡単な説明

図は本質明で使用する有機第一編化合物のアルキル基の炭素数とこれを薬剤としたときの透明等 電性膜の可視光線透過率の関係を示した特性図で ある。

代理士の兵名 弁理士 中 尾 崚 男 ほか1名

